# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Manadu TANAKA ET AL.			GAU:			
SERIAL NO	:NEW APPLICATION		EXAMINER:			
FILED:	HEREWITH					
FOR:	RADIATION DETECTO	RADIATION DETECTOR THAT ADJUSTS OFFSET COMPONENT				
REQUEST FOR PRIORITY						
	ONER FOR PATENTS RIA, VIRGINIA 22313					
SIR:						
`□ Full ben provisio	efit of the filing date of U.Sons of <b>35 U.S.C.</b> §120.	S. Application Serial Number	, filed	, is clair	ned pursuant to the	
☐ Full ben §119(e)		U.S. Provisional Application(s <u>Application No.</u>	pplication(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. <u>Date Filed</u>			
	nts claim any right to priori visions of 35 U.S.C. §119, a	ty from any earlier filed applies noted below.	cations to which	ch they may	be entitled pursuant to	
In the matte	r of the above-identified ap	plication for patent, notice is h	ereby given th	at the applic	cants claim as priority:	
<u>COUNTRY</u> JAPAN	<u>,                                     </u>	APPLICATION NUMBER 2002-197546		ONTH/DA JLY 5, 2002	Y/YEAR	
	pies of the corresponding C	onvention Application(s)				
is su	bmitted herewith					
□ will	be submitted prior to payme	ent of the Final Fee				
☐ were filed in prior application Serial No. filed						
were submitted to the International Bureau in PCT Application Number Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.						
□ (A).	Application Serial No.(s) w	ere filed in prior application S	Serial No.	filed	; and	
□ (B)	Application Serial No.(s)					
	are submitted herewith					
	will be submitted prior to	payment of the Final Fee				
			Respectfully	/ Submitted,		
			ØBLON, SE MATER & N Lull Eckhard H.	NEUSTADT	CLELLAND, E. P.C.	
				No. 28,87	0	
228	350					
	****					

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

David A. Bilodeau Registration No. 42,325

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月 5日

出願番号

Application Number:

特願2002-197546

[ ST.10/C ]:

[JP2002-197546]

出 願 人 Applicant(s):

株式会社東芝

2003年 5月13日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



# 特2002-197546

【書類名】

特許願

【整理番号】

A000101917

【提出日】

平成14年 7月 5日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

A61B 6/00

【発明の名称】

放射線検出器及び放射線診断装置

【請求項の数】

19

【発明者】

【住所又は居所】

栃木県大田原市下石上字東山1385番の1

東芝那須工場内

【氏名】

田中 学

【発明者】

【住所又は居所】

栃木県大田原市下石上字東山1385番の1 株式会社

東芝那須工場内

【氏名】

富崎 隆之

【特許出願人】

【識別番号】

000003078

【氏名又は名称】

株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】

100058479

【弁理士】

【氏名又は名称】

鈴江 武彦

【電話番号】

03-3502-3181

【選任した代理人】

【識別番号】

100084618

【弁理士】

【氏名又は名称】

村松 貞男

【選任した代理人】

【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】

100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

【書類名】

明細書

【発明の名称】 放射線検出器及び放射線診断装置

【特許請求の範囲】

### 【請求項1】

入射した放射線を電荷に変換する電荷変換素子と、

前記電荷を蓄積するキャパシタと、

前記キャパシタから前記電荷を読み出して信号線に電気信号を出力するスイッ チング素子と、

前記キャパシタに蓄積された電荷以外の電荷をキャンセルする第1の調整手段 と、

前記信号線電位のオフセット調節を行う第2の調整手段と、

を具備することを特徴とする放射線検出器。

### 【請求項2】

前記信号線に接続され、前記電気信号を増幅するための積分アンプをさらに具 備し、

前記第1の調整手段は、前記スイッチング素子のオン/オフの間での状態変化 に起因して発生する電荷をキャンセルし、

前記第2の調整手段は、前記積分アンプのオフセット調節を行うこと、

を特徴とする放射線検出器。

#### 【請求項3】

前記第2の調整手段は、前記スイッチング素子と同一基板上に形成されている ことを特徴とする請求項1又は2記載の放射線検出器。

#### 【請求項4】

前記第2の調整手段は、オフセット調整用スイッチング素子、オフセット調整 用キャパシタのうち少なくとも一方を有することを特徴とする請求項1又は2記 載の放射線検出器。

### 【請求項5】

前記スイッチング素子は、薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項1 乃至4のうちいずれか一項記載の放射線検出器。

### 【請求項6】

前記第2の調整手段は、前記積分アンプが複数ある場合には積分アンプ毎に、 或いは前記信号線が複数設けられている場合には所定数の信号線単位毎に、前記 オフセット調節を行うことを特徴とする請求項1記載の放射線検出器。

### 【請求項7】

被検体に対して放射線を照射する放射線発生源と、前記被検体を挟んで前記放射線発生源と対向配置され、前記被検体を透過した放射線を検出する放射線検出器と、この放射線検出器で得られた信号を画像として表示する画像表示装置と、これら全体を制御するシステム制御装置とを有する放射線診断装置において、

前記放射線検出器は、

入射した放射線を電荷に変換する電荷変換素子と、

前記電荷を蓄積するキャパシタと、

前記キャパシタから前記電荷を読み出すためのスイッチング素子と、

前記キャパシタに蓄積された電荷に基づく電気信号以外の電気信号をキャンセルする第1の調整手段と、

前記キャパシタから読み出した出力のオフセット調節を行う第2の調整手段と、を有し、

前記システム制御装置は、前記放射線検出器の動作を制御する制御信号を送り、 その制御信号に基づいて得られた検出器信号を医用画像として表示することを特 徴とする放射線診断装置。

#### 【請求項8】

前記放射線検出器は、前記キャパシタに蓄積された電荷を読み出すための複数 の積分アンプをさらに有し、

前記第1の調整手段は、前記スイッチング素子のオン/オフの間での状態変化 に起因して発生する電荷に基づく電気信号をキャンセルし、

前記第2の調整手段は、前記各積分アンプの出力信号をオフセット調節すること、

を特徴とする請求項7記載の放射線診断装置。

#### 【請求項9】

# 特2'0'02'-197546

入射した放射線を電荷に変換する電荷変換素子と、前記電荷を蓄積するキャパシタと、前記キャパシタから前記電荷を読み出して第1の電気信号を出力するスイッチング素子と、を有し、マトリックス状に配列された複数の第1の電気信号発生手段と、

前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え 、第2の電気信号を発生する少なくとも一つの第2の電気信号発生手段と、

前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え 、第3の電気信号を発生する少なくとも一つの第3の電気信号発生手段と、

前記第1、第2、第3の電気信号発生手段を制御する制御手段と、

前記各電気信号発生手段から信号線を介して電気信号を入力し、積分する積分 手段と、

を具備し、

前記制御手段は、前記第1の電気信号を読み出す場合、前記第1の電気信号発生手段の一の行についての各スイッチング素子に対してオン電位及びオフ電位を供給し、前記第2の電気信号発生手段に対して前記オン電位又は前記オフ電位の供給と逆相になるように第1の電位又は第2の電位を供給し、前記第3の電気信号発生手段に対して、前記オン電位供給前に前記キャパシタから読み出した出力のオフセットを低減させる方向に移動させる第3の電位を供給し、前記オフ電位供給後に第4の電位を供給すること、

を特徴とする放射線検出器。

### 【請求項10】

前記第1の電気信号発生手段の一の行についての各スイッチング素子に前記オン電位を供給する前と前記オン電位からオフ電位に戻す前、又はオフ電位に戻した後とで、前記積分手段の出力をサンプリングするサンプリング手段をさらに具備し、

前記制御手段は、前記サンプリングの前に前記第3の電気信号発生手段に前記第3の電位を供給し、前記サンプリングの後に前記第3の電気信号発生手段に第4の電位を供給すること、

を特徴とする請求項9記載の放射線検出器。

### 【請求項11】

前記第3の電気信号発生手段は、前記制御手段に接続され、前記信号線との間で電気容量を持つ少なくとも一本の制御線を有することを特徴とする請求項9記載の放射線検出器。

#### 【請求項12】

前記第3の電気信号発生手段は、前記制御線に接続されたスイッチング素子を - 有することを特徴とする請求項11記載の放射線検出器。

### 【請求項13】

前記スイッチング素子は、前記制御線に接続された薄膜トランジスタであることを特徴とする請求項12記載の放射線検出器。

#### 【請求項14】

前記第3の電気信号発生手段は、前記制御線に接続されたダイオード或いはキャパシタを有することを特徴とする請求項12記載の放射線検出器。

### 【請求項15】

前記第1、第2、第3の電気信号発生手段は、同一基板状に形成されていることを特徴とする請求項9記載の放射線検出器。

### "【請求項16】

前記第3の電気信号発生手段は、前記積分アンプが複数ある場合には積分アンプ毎に、或いは前記信号線が複数設けられている場合には所定数の信号線単位毎 に設けられていることを特徴とする請求項9記載の放射線検出器。

### 【請求項17】

被検体に対して放射線を照射する放射線発生源と、前記被検体を挟んで前記放射線発生源と対向配置され、前記被検体を透過した放射線を検出する放射線検出器と、この放射線検出器で得られた信号を画像として表示する画像表示装置と、これら全体を制御するシステム制御装置とを有する放射線診断装置において、

前記放射線検出器は、入射した放射線を電荷に変換する電荷変換素子と、前記電荷を蓄積するキャパシタと、前記キャパシタから前記電荷を読み出して第1の電気信号を出力するスイッチング素子と、を有し、マトリックス状に配列された複数の第1の電気信号発生手段と、

### 特2002-197546

前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え 、第2の電気信号を発生する少なくとも一つの第2の電気信号発生手段と、

前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え

、第3の電気信号を発生する少なくとも一つの第3の電気信号発生手段と、

前記第1、第2、第3の電気信号発生手段を制御する制御手段と、

前記各電気信号発生手段から信号線を介して電気信号を入力し、積分する積分 手段と、

を具備し、

前記制御手段は、前記第1の電気信号を読み出す場合、前記第1の電気信号発生手段の一の行についての各スイッチング素子に対してオン電位及びオフ電位を供給し、前記第2の電気信号発生手段に対して前記オン電位又は前記オフ電位の供給と逆相になるように第1の電位又は第2の電位を供給し、前記第3の電気信号発生手段に対して、前記オン電位供給前に前記キャパシタから読み出した出力のオフセットを低減させる方向に移動させる第3の電位を供給し、前記オフ電位供給後に待機電位としての第4の電位を供給し、

前記システム制御装置は、前記放射線検出器の動作を制御する制御信号を送り その制御信号に基づいて得られた検出器信号を画像として表示すること、 を特徴とする放射線診断装置。

#### 【請求項18】

前記放射線検出器は、前記第1の電気信号発生手段の一の行についての各スイッチング素子に前記オン電位を供給する前と前記オン電位からオフ電位に戻す前、又はオフ電位に戻した後とで、前記積分手段の出力値をサンプリングするサンプリング手段をさらに有し、

前記制御手段は、前記第1の電気信号を読み出す場合、前記第1の電気信号発生手段の一の行についての各スイッチング素子に対してオン電位及びオフ電位を供給し、前記第2の電気信号発生手段に対して前記オン電位又は前記オフ電位の供給と逆相になるように第1の電位又は第2の電位を供給し、前記第3の電気信号発生手段に対して、前記オン電位供給前に前記キャパシタから読み出した出力のオフセットを低減させる方向に移動させる第3の電位を供給し、前記オフ電位

供給後に第4の電位を供給すること、

を特徴とする請求項17記載の放射線診断装置。

### 【請求項19】

前記第3の電気信号発生手段は、前記制御手段に接続され、前記信号線と電気容量を持つ少なくとも一本の制御線を有することを特徴とする請求項17記載の放射線診断装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば薄膜トランジスタ(TFT)等を読み出し用のスイッチング 素子として用いている放射線検出器、及び当該検出器を有する放射線診断装置に 関する。

[0002]

# 【従来の技術】

TFTを各画素のスイッチング素子として使用する放射線検出器は、ガラス基板の片側面に薄膜を生成し、エッチングによりパターンニングし、薄膜を重ねて形成し、再びパターンニングするという工程を繰り返すことにより形成される。

#### [0003]

図17は、従来の放射線検出器の構成を示している。放射線検出器は、格子状に配列された複数の画素300を有する。各画素300は、入射放射線(例えば X線)を直接的に電荷に変換できるセレンで形成される光電変換素子302と、 発生された電荷を蓄積するキャパシタ303と、信号読み出し用TFT301と から構成される。各TFT301のゲート電極は、垂直選択線306に接続され ており、この垂直選択線306を介して信号読み出し用TFT301のスイッチング制御を行う。各画素のキャパシタ303に蓄積された電荷は、TFT301 及び信号線305を介して、積分回路311に読み出される。

### [0004]

この様な従来のX線平面検出器では、TFT301のオン/オフで発生する配線容量からのチャージインジェクションや、当該チャージインジェクションのT

FTアレイ全体でのばらつきにより、透視時の読み出し用アンプ307の容量が 飽和してしまい、画素電極による検出信号が読み出せないという現象が発生する ことがあった。

[0005]

これに対し、特願平2000-108099では、全ての読み出し用のTFTと逆相で動く補正用ライン(図17ライン363参照)をTFTアレイに設けることで、ある程度のチャージインジェクションをキャンセルする方法を提案している。さらに、同出願では、信号読み出し用アンプにオフセット調整機能を持たせることでチャージインジェクションのばらつきによるオフセットのばらつきを低減させ、透視の場合であってもアンプ容量が飽和しない方法も提案されている

[0006]

しかしながら、補正ラインをTFTアレイに設け、信号読み出し用アンプにオフセット調整機能を設けた場合であっても、例えば30フレーム/秒等の高速で電荷を読み出す場合には、TFTを駆動するパルス(すなわち、読み出し用TFTと補正ライン)のなまり方の違い、及びチャージインジェクション量の面内のばらつきにより、信号読み出し用アンプのダイナミックレンジが小さくなることがある。その結果、電荷変換手段によって取得され各画素に蓄積された検出信号が読み出せない可能性がある。

[0007]

また、信号読み出し用アンプにオフセット調整機能がないX線平面検出器の場合 、特にアンプの容量が小さい場合には、チャージインジェクションのばらつきに よるオフセットのばらつきだけでダイナミックレンジを損なう可能性がある。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、信号読み出し用アンプに十分な ダイナミックレンジを確保できるX線平面検出器、及びX線診断装置を簡易な構造 にて低コストで提供することを目的としている。

[0009]

また、本発明は、信号読み出し用アンプにオフセット調整機能がなくても、オフセットのばらつきを適切に補正することができ、信号読み出し用アンプに十分なダイナミックレンジを確保できる放射線検出器、及び放射線診断装置を簡易な構造にて低コストで提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。

[0011]

請求項1に記載の発明は、入射した放射線を電荷に変換する電荷変換素子と、 前記電荷を蓄積するキャパシタと、前記キャパシタから前記電荷を読み出して信 号線に電気信号を出力するスイッチング素子と、前記キャパシタに蓄積された電 荷以外の電荷をキャンセルする第1の調整手段と、前記信号線電位のオフセット 調節を行う第2の調整手段とを具備することを特徴とする放射線検出器である。

[0012]

請求項7に記載の発明は、被検体に対して放射線を照射する放射線発生源と、 前記被検体を挟んで前記放射線発生源と対向配置され、前記被検体を透過した放 射線を検出する放射線検出器と、この放射線検出器で得られた信号を画像として 表示する画像表示装置と、これら全体を制御するシステム制御装置とを有する放 射線診断装置において、前記放射線検出器は、入射した放射線を電荷に変換する 電荷変換素子と、前記電荷を蓄積するキャパシタと、前記キャパシタから前記電 荷を読み出すためのスイッチング素子と、前記キャパシタに蓄積された電荷に基 づく電気信号以外の電気信号をキャンセルする第1の調整手段と、前記キャパシ タから読み出した出力のオフセット調節を行う第2の調整手段と、を有し、前記 システム制御装置は、前記放射線検出器の動作を制御する制御信号を送り、その 制御信号に基づいて得られた検出器信号を医用画像として表示することを特徴と する放射線診断装置である。

[0013]

請求項9に記載の発明は、入射した放射線を電荷に変換する電荷変換素子と、 前記電荷を蓄積するキャパシタと、前記キャパシタから前記電荷を読み出して第 1の電気信号を出力するスイッチング素子と、を有し、マトリックス状に配列された複数の第1の電気信号発生手段と、前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え、第2の電気信号を発生する少なくとも一つの第2の電気信号発生手段と、前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え、第3の電気信号を発生する少なくとも一つの第3の電気信号発生手段と、前記第1、第2、第3の電気信号発生手段を制御する制御手段と、前記各電気信号発生手段から信号線を介して電気信号を洗み出す場合、前記第1の電気信号発生手段の一の行についての各スイッチング素子に対してオン電位及びオフ電位を供給し、前記第2の電気信号発生手段に対して前記オン電位又は前記オフ電位の供給と逆相になるように第1の電位又は第2の電位を供給し、前記第3の電気信号発生手段に対して、前記オン電位供給前に前記キャパシタから読み出した出力のオフセットを低減させる方向に移動させる第3の電位を供給し、前記オフ電位供給後に第4の電位を供給することを特徴とする放射線検出器である。

# [0014]

請求項17に記載の発明は、被検体に対して放射線を照射する放射線発生源と、前記被検体を挟んで前記放射線発生源と対向配置され、前記被検体を透過した放射線を検出する放射線検出器と、この放射線検出器で得られた信号を画像として表示する画像表示装置と、これら全体を制御するシステム制御装置とを有する放射線診断装置において、前記放射線検出器は、入射した放射線を電荷に変換する電荷変換素子と、前記電荷を蓄積するキャパシタと、前記キャパシタから前記電荷を読み出して第1の電気信号を出力するスイッチング素子と、を有し、マトリックス状に配列された複数の第1の電気信号発生手段と、前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え、第2の電気信号を発生する少なくとも一つの第2の電気信号発生手段と、前記電荷変換素子と電気的に切断されているか又は放射線検出防止機能を備え、第3の電気信号を発生する少なくとも一つの第3の電気信号発生手段と、前記第1、第2、第3の電気信号発生手段を制御する制御手段と、前記各電気信号発生手段から信号線を介して電

気信号を入力し、積分する積分手段と、を具備し、前記制御手段は、前記第1の電気信号を読み出す場合、前記第1の電気信号発生手段の一の行についての各スイッチング素子に対してオン電位及びオフ電位を供給し、前記第2の電気信号発生手段に対して前記オン電位又は前記オフ電位の供給と逆相になるように第1の電位又は第2の電位を供給し、前記第3の電気信号発生手段に対して、前記オン電位供給前に前記キャパシタから読み出した出力のオフセットを低減させる方向に移動させる第3の電位を供給し、前記オフ電位供給後に待機電位としての第4の電位を供給し、前記システム制御装置は、前記放射線検出器の動作を制御する制御信号を送り、その制御信号に基づいて得られた検出器信号を画像として表示することを特徴とする放射線診断装置である。

# [0015]

このような構成によれば、信号読み出し用アンプに十分なダイナミックレンジ を確保できる放射線平面検出器、及び放射線診断装置を簡易な構造にて低コスト で実現することができる。

### [0016]

また、信号読み出し用アンプにオフセット調整機能がなくても、オフセットのばらつきを適切に補正することができ、信号読み出し用アンプに十分なダイナミックレンジを確保できる放射線平面検出器、及び放射線診断装置を簡易な構造にて低コストで実現することができる。

#### [0017]

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の第1実施形態~第6実施形態を図面に従って説明する。以下の各実施形態においては、放射線診断装置を例えばX線診断装置として、具体的に説明する。しかし、本発明の技術的思想は、X線診断装置に限定する趣旨ではなく、他の放射線診断装置に対しても適用可能である。なお、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。

#### [0018]

#### (第1実施形態)

図1は、本発明の第1実施形態に係るX線診断装置1の構成図である。図1に示すように、X線診断装置1は、X線検出器10、X線発生部12、Cアーム駆動部13、制御部14、補正データ記憶部15、データ収集部16、前処理部17、画像作成部18、画像表示部19、画像メモリ20、操作部21を有している。

### [0019]

X線検出器10は、図示していないCアーム等の一端に設けられ、入射した放射線、例えばX線を検出する。このX線検出器10の構成については、後で詳しく説明する。

### [0020]

X線発生部12は、図示してないCアームの他端にX線検出器10と対向して設けられる。X線発生部12は、被検体に対しX線を曝射するX線管球と、当該X線管球から曝射されたX線をコリメートするX線絞り装置を有している。X線管球は、X線を発生する真空管であり、図示していない高電圧発生装置で発生された高電圧により電子を加速させ、ターゲットに衝突させることでX線を発生させる。

### [0021]

Cアーム駆動部13は、図示していないCアームを種々の方向に移動させる。

#### [0022]

制御部14は、X線画像データの収集に関する制御、及び収集した画像データの画像処理に関する制御を行う。例えば、制御部14は、信号読み出しタイミングの制御、及び後述する垂直選択線、制御線、オフセット調整用ラインへの電圧制御を後述する内容に従って実行する。

#### [0023]

補正データ記憶部15は、後述するCDSによって、データ補正のためサンプリングされたデータ(以下、「サンプリングデータ」と称する。)を格納する。 具体的には、後述するように、1回の検出信号読み出し動作において2回のサンプリングが実行される。まず、積分アンプ107のリセット直後に第1回目のサンプリングが実行され、そのサンプリング値が補正データ記憶部15に記憶され る。続いて、検出信号読み出し後に第2回目のサンプリングが実行され、第1回目のサンプリングと第2回目のサンプリングとの差分値が求められ、補正データ記憶部15に記憶される。 データ収集部16は、上記X線検出器10から入力されるデジタルデータを収集し、種々のキャリブレーション処理等を行う。また、必要に応じて、撮影されたX線画像データに対して所定の処理を施し、マスク像、コントラスト像、サブトラクション像等を生成する。これらの画像は、画像よモリ20に記憶される。

[0024]

画像表示部19は、データ収集部16により生成された画像データを表示する

[0025]

画像メモリ20は、データ収集部16によって得られたX線画像を記憶する。

[0026]

操作部21は、キーボードや各種スイッチ、マウス等を備えた入力装置である

[0027]

( X線検出器)

図2は、X線検出器10の構成を説明するための図である。同図を参照しながら、X線検出器10の構成について詳しく説明する。

[0028]

X線検出器10は、検出領域A、第1の調整領域B、第2の調整領域C、読み出し部Dを有している。

[0029]

検出領域Aは、2次元マトリクス状に配置された複数の画素100と、画素100から信号を読み出すための信号線105と、画素100からの信号読み出し を選択するための垂直選択線106と、で構成される。

[0030]

各画素100は、入射放射線をその強度に応じた量の電荷に変換する光電変換素子102と、光電変換素子102で発生した電荷を蓄積するキャパシタ103

と、信号読出用の薄膜トランジスタ(以下、読出用TFTという)101とからなる。

### [0031]

光電変換素子102としては、例えば、X線を直接電荷に変換するセレンが用いられる。また、キャパシタ103の一端は接地又は所定の電位に維持されている。また、光電変換素子102の端子102aは所定の電位に保たれている。

#### [0032]

なお、光電変換素子102としては、入射放射線をその強度に応じた量の電荷に間接的に変換するタイプであってもよい。この場合、光電変換素子102は、入射放射線を光に変換する蛍光体と、その変換された光を電荷に変換するフォトダイオードとから構成される。

### [0033]

第1の調整領域Bは、複数のダミー画素109からなる。複数のダミー画素109は、複数の信号線105に対してそれぞれ接続されている。各ダミー画素109は、調整用薄膜トランジスタ(以下、調整用TFTという)161と、キャパシタ162とからなる。各ダミー画素109は、画素100とは異なり、光電変換素子を備えていない、又は光電変換素子が調整用TFT161に電気的に接続されていないかX線を検出不可能な構成となっている。このため、各ダミー画素109は、光電変換素子102からの信号電荷を発生しないで、TFTのスイッチングに伴うオフセット電荷だけを発生する。各調整用TFT161のゲート電極は、制御線163に共通接続されている。

# [0034]

第2の調整領域Cは、複数の信号線105に対してそれぞれ接続された、複数のダミー画素109からなる。各調整用TFT161のゲート電極は、オフセット調整用ライン165に接続されており、その構成は上述した通りである。

#### [0035]

なお、第1及び第2の調整領域の調整用TFT161は、読出用TFT101 と同一プロセスにより読出用TFT101と共に形成される。これにより調整用 TFT161は、読出用TFT101と略同一の特性を有する。また、第1及び 第2の調整領域のキャパシタ162は、信号電荷蓄積用のキャパシタ103と同一プロセスにより信号電荷蓄積用のキャパシタ103と共に形成される。従って、キャパシタ162は、信号電荷蓄積用のキャパシタ103と略同一の容量を有している。しかしながら、これらのTFT、キャパシタ等の構成や容量は、必ずしも同一である必要はない。

### [0036]

読出し部Dは、ゲートドライバA108、ゲートドライバB130、ゲートドライバC131、積分回路119、マルチプレクサ120、A/Dコンバータ122、タイミングコントローラ132、ゲート電圧源136、ゲート電圧制御部134を有する。

#### [0037]

ゲートドライバA108は、検出領域A内の各読み出し用TFT101をオン /オフするために、垂直選択線106に選択的に電圧を印加する。

### [0038]

ゲートドライバB130は、検出領域B内の各調整用TFT161を制御する ために、各制御線163に所定のタイミングにて所定の電位を供給する。

#### [0039]

ゲートドライバC131は、検出領域C内の各調整用TFT161を制御する ために、各オフセット調整用ライン165に所定のタイミングにて所定の電位を 供給する。

#### [0040]

すなわち、ゲートドライバB130は、信号線105と制御線163との間で 形成されるキャパシタの容量と制御線163に生ずる電位差との積が、信号線1 05と垂直選択線106とが形成するキャパシタの容量と、ゲートドライバA1 08によって供給される電位差との積と等しくなるように、制御線163に所定 値の電位を供給する。また、ゲートドライバC131は、信号線105とオフセット調整用ライン165とが形成するキャパシタの容量とオフセット調整用ライン165に供給される2種類の電位の差との積との積で発生する電荷で、積分アンプ107のオフセットを調整する。

### [0041]

積分回路119は、読出用TFT101から読み出された信号を増幅する積分 アンプ107と、積分用のキャパシタ110とを有する。

### [0042]

マルチプレクサ120は、積分アンプ107によって増幅された信号を順次選択し、後続のA/Dコンバータ122に送り出す。

### [0043]

A/Dコンバータ122は、マルチプレクサ120から入力したアナログ信号をディジタル信号へと変換する。

### [0044]

タイミングコントローラ132は、垂直選択線106に対し選択的に駆動電位を供給するために、ゲートドライバAを制御する。また、タイミングコントローラ132は、制御線163に、垂直選択線106と逆相にて駆動電位を供給するために、ゲートドライバBを制御する。さらに、タイミングコントローラ132は、オフセット調整用ライン165で積分アンプ107のオフセットを調整できるように、ゲートドライバCを制御する。

### [0045]

具体的には、タイミングコントローラ132は、読出用TFT101のオン/オフ動作に対して、調整用TFT161の駆動が逆相になるように、ゲートドライバB130を制御する。すなわち、制御線163に供給される駆動電位のうち、高い方の電位を第1の電位、低い方の電位を第2の電位とすれば、垂直選択線106にオン電圧が印加されるとき、それに同期して制御線163には第2の電位が供給される。一方、垂直選択線106にオフ電圧が印加されるとき、それに同期して制御線163には第1の電気が供給される。

#### [0046]

また、タイミングコントローラ132は、後述するCDS処理を実行する場合には、オフセット調整用ライン165に対し、図3に示す期間 $T_1$ において、オフセットを調整すべき方向(今の場合、積分アンプ107の出力を下げる方向)に移動させるための所定の電位を供給する。これにより、オフセット調整用ライ

ン165の電位は、もとの電位(以下、「第4の電位」と称する)から所定値だけ移動した電位(以下、「第3の電位」と称する)へとシフトする。また、オフセット調整用ライン165の電位は、後述するタイミングにおいてもとの第4の電位に戻される。一方、タイミングコントローラ132は、CDS処理を実行しない場合には、オフセット調整用ライン165に対し、図5に示す期間T3においてオフセットを調整する方向に移動させるための電位を供給する。これにより、、オフセット調整用ライン165の電位は、第4の電位から所定値だけ移動した第3の電位へとシフトする。オフセット調整用ライン165の電位は、後述するタイミングにおいてもとの第4の電位に戻される。

[0047]

さらに、タイミングコントローラ132は、調整用TFT161が上記各調整 を実施する以外の期間に、リセット用制御線166にリセット信号を供給することによって各積分回路119をリセットする。

[0048]

ゲート電圧源136は、各ゲートドライバが垂直選択線106、制御線163 、調整用ライン165に供給するためのゲート電圧を発生する。

[0049]

ゲート電圧制御部134は、ゲート電圧源136が発生するゲート電圧を所定 の値で所定のタイミングにてタイミングコントローラ132に供給する。

[0050]

次に、CDS (Correlated Double Sampling) 処理を実施する場合と実施しない場合のX線診断装置1の動作について、図面を参照しながら説明する。

[0051]

ここで、CDS処理について説明する。CDS処理とは、検出領域Aの各画素 100からの電荷読み出し前及び後に積分アンプ107の出力電圧のサンプリングを行い、その差を出力信号とみなす処理である。

[0052]

一般に、信号線とゲート線との交差部によって形成される容量やTFTのゲート・ドレイン間容量(或いはゲート・ソース間容量)に蓄積された電荷は、ゲー

ト電荷のオン/オフの変化によって信号線に放出される。信号読み出し時にアンプ帰還容量に入力される電荷には、検出器によって検出された電荷以外に、この放出される電荷を含む。信号線に連なる寄生容量からの電荷注入は、透視線量等の微弱なX線を高感度に検出するために小さなアンプ帰還容量が選択される場合に、増幅可能な範囲の大部分を占めてしまうことによって、上記検出器にて生成される信号を殆ど変換できないという問題を生じさせる。

# [0053]

このCDS処理では、読出用TFT101のオン・オフ動作が含まれる。従って、当該読出用TFT101によるチャージインジェクションが自己のオン・オフによってキャンセルされるため、検出器にて生成された電荷のみを出力電圧に変換することができる。その結果、TFTの個々のばらつきによるS/N比低下を低減することができる。

# [0054]

### (1) CDS処理を実施する場合

図3は、CDS処理を実施する場合の積分アンプ107の出力波形と、読出用TFT101のゲート信号、制御線163に接続されたTFT161のゲート信号、オフセット調整用ライン165に接続されたTFT161のゲート信号、積分アンプ107のリセット信号の各タイミングチャートとを示している。

### [0055]

図3に示すように、まず、積分アンプのリセット終了後、CDS処理としてのサンプリングホールド  $(S/H_0)$  を実行する。

#### [0056]

5への駆動パルスのなまりによる影響が低減できるからである。

[0057]

続いて、タイミングコントローラ132の制御の下、ゲートドライバB130が、調整用TFT161のゲートに接続されている制御線163に第2の電位を供給する。

[0058]

この各調整用TFT161の駆動と略同時に、ゲートドライバA108が、例えば、1行目の垂直選択線106にオン電圧を印加して、この垂直選択線106に繋がる画素100の読出用TFT101をオンとする。これによって各画素100のキャパシタ103に蓄積された電荷が読出用TFT101を介して信号線105に流れ、積分回路119において読み出される。

[0059]

ゲートドライバA108は、所定の読出時間が経過すると1行目の垂直選択線 106にオフ電圧を印加する。これと略同時に、ゲートドライバB130が、制 御線163に第1の電位を供給する。

[0060]

垂直選択線106にオフ電圧、制御線163に第1の電位が供給された後、CDS処理としてのサンプリングホールド(S/H $_2$ )を実行する。なお、サンプリングホールド(S/H $_0$ )及び(S/H $_2$ )によるデータ、又はこれらより得られる差分値データは、補正データ記憶部15内に格納される。

[0061]

続いて、ゲートドライバC131は、オフセット調整用ライン165に第4の電位を供給する。この第4の電位の供給タイミングは、サンプリングホールド( $S/H_2$ )以後積分アンプ107の次の信号読みだしのためのサンプリングホールド( $S/H_0$ )開始までであればいつでもよいが、サンプリングホールド( $S/H_2$ )直後であることが好ましい。オフセット調整用ライン165への第4の電位供給開始から次の( $S/H_0$ )までの期間が長くなり、次の信号読みだしのためのサンプリングホールド( $S/H_0$ )に対し、オフセット調整用ライン16

[0062]

次に、サンプリングホールド( $S/H_2$ )が実行された後、タイミングコントローラ132は、リセット用制御線166にリセット信号を供給して、上記所定の読出時間の前後の期間において、各積分回路119のリセットを開始する。

[0063]

以下、同様の動作が2行目以下の読出用TFT101についても順次実行され、1枚の画像が読み出される。

[0064]

上記動作は、次の様な作用を生ずる。

[0065]

図3の期間 $T_1$ においてオフセット調整用ライン165の電位を制御することにより、オフセットを所望の方向に調整すること、すなわち、オフセットのばらつき全体を例えば負の出力方向へ補正することができる。

[0066]

図4は、オフセット調整用ライン165へのオフセットを調整すべき方向に移動させるための電位の供給による、積分アンプ107出力の負方向へのシフトを示した図である。オフセット調整用ライン165へのオフセットを調整すべき方向に移動させるための電位(第3の電位)の供給により、信号線105上にオフセット調整するための正の電荷が発生する。ここでは、信号電荷が負であるため、第3の電位供給に伴って、積分アンプ107の出力波形は、図4に示すようにオフセット分だけ負方向にシフトされる。その結果、積分アンプ107のダイナミックレンジを広げることができる。

[0067]

また、制御線163への読み出しTFT101の駆動とは逆相となる電位の供給により、積分アンプ107からの出力波形は、調整用TFT161によるオフセット分だけ低下する。さらに、積分アンプ107からの信号読み出し後、制御線163への第4の電位に戻すことにより、積分アンプ107の出力波形は、調整用TFT161によるオフセット分上昇する。すなわち、調整用TFT161を、読出用TFT101と逆相にて動作させることで、それぞれのオフセット電

圧又はチャージインジェクションを相殺している。これにより、スイッチングに よるオフセット電圧を実効的に低減させることができる。

[0068]

### (2) CDS処理を実施しない場合

次に、CDS処理を実行しない場合について説明する。この場合には、CDS処理による読出用TFT101や制御線163が有する寄生容量の面内ばらつき補正を行わないため、積分アンプ107のダイナミックレンジは狭くなりやすい。

### [0069]

図5は、CDS処理を実施する場合の積分アンプ107の出力波形と、読出用 TFT101のゲート信号、制御線163に接続されたTFT161のゲート信 号、オフセット調整用ライン165に接続されたTFT161のゲート信号、積 分アンプ107のリセット信号の各タイミングチャートとを示している。

### [0070]

図 5に示すように、CDS処理を実施しない場合には、2回目のサンプリングホールド( $S/H_1$ )を読出用TFT101のオフ直前において実行し、1回目のサンプリングホールド( $S/H_0$ )との差を積分回路119の出力とする。なお、サンプリングホールド( $S/H_0$ )及び( $S/H_1$ )によるデータは、補正データ記憶部15内に格納される。

### [0071]

上記サンプリングホールド(S/H<sub>1</sub>)のタイミング以外は、X線検出器10はCDS実行時と同様に制御される。従って、図5の期間T<sub>3</sub>におけるオフセット調整用ライン165へのオフセットを調整すべき方向に移動させるための電位の供給により、オフセットのばらつき全体を例えば負の出力方向へ補正することができる。また、制御線163に接続された調整用TFT161を、読出用TFT101と逆相にて動作させることで、それぞれのオフセット電圧又はチャージインジェクションを相殺している。これにより、スイッチングによるオフセット電圧を実効的に低減させることができる。

### [0072]

また、以上述べたX線診断装置1によれば、X線検出器10から高速で(例え

ば30フレーム/秒(fps)、或いは60フレーム/秒(fps))電荷を読み出す場合においても、読み残しの少ない信号検出することが出来る。

[0073]

図6(a)は、図17に示す従来のX線検出器において、CDS処理を実行する場合の積分アンプ307の出力波形と、垂直選択線306に接続された読出用TFT301のゲート信号、制御線363に接続されたTFT361のゲート信号、積分アンプ307のリセット信号の各タイミングチャートとを示している。また、図6(b)は、図17に示す従来のX線検出器において、CDS処理を実行しない場合の積分アンプ307の出力波形等を示している。

[0074]

同図において、TFT301のゲート電極には、ゲートドライバ308によってTFT301をオン・オフするための矩形波が $V_{on}$ 及び $V_{off}$ の値で印加される。また、TFT361のゲート電極についても、ゲートドライバ330によってTFT301と逆相となるように矩形波が第1の電位及び第2の電位として供給される。

[0075]

このTFT301、361制御のための矩形波は、ゲート線305及び制御線363の配線抵抗や寄生容量により、実際にはゲートドライバ308、330から離れるにつれ減衰してしまう。その結果、例えばゲートドライバ308、330から離れたTFT301、361においては、図6(a)及び(b)中の点線で示すような鈍った矩形波にて電圧が印加されることになる。

[0076]

すなわち、ゲートドライバ308、330から離れた信号線では、 $V_{off}$ がゲート電極に印加された後の所定時間はTFT301、361が十分電位に相当した状態に変化しておらず、寄生容量からの電荷注入分が完全にリセットされない。従って、この所定時間中に次のサンプリングが実行されると、不完全なリセットによって電荷が残留してしまい、アンプのダイナミックレンジは狭くなる。また、TFTの一般的な特性として、ゲート電極にゲート電圧 $V_{off}$ が印加されても、すぐにTFTがオフされないという、時定数以上の要因も存在する。

### [0077]

これに対し、本X線検出器10を有するX線診断装置1によれば、読出用TFT101からの信号読み出し前にオフセット調整用ライン165へ第3の電位を供給することで、オフセットのばらつき全体を負の出力方向へ補正することができる。その結果、積分アンプ107のダイナミックレンジを広げることができる。この機能は、CDS処理を実行しない場合、或いは積分アンプ107の容量が小さい場合、透視等信号が小さい場合等に特に実益がある。

#### [0078]

なお、TFT101は、図7に示すように、一本、又は数本の制御線163が水平方向(信号線105が並んでいる方向)の片側又は両側から一定の電位を供給することで駆動される。従って、既述の垂直方向(垂直選択線106が並んでいる方向)のばらつきに加えて、水平方向のTFT101のチャージインジェクションのばらつきを原因とする、積分アンプ107の出力の水平方向のばらつきも発生する。この水平方向のばらつきについては、後述する第4乃至第6の実施形態によって是正することができる。 (第2実施形態)

次に、第2の実施形態について説明する。

#### [0079]

第2の調整領域Cは、オフセット調整用ライン165に接続され、TFT161、キャパシタ162、光電変換素子102を有する複数の画素100によって構成されていてもよい。このとき、例えば光電変換素子102が電気的に切断されている等、X線などによる信号を検出しない構造とする。図8(a)、(b)、(c)、(d)に示すように、それぞれキャパシタ162、光電変換素子102を持たない構成であってもよい。特に図8(b)及び(c)の例については、第1の調整領域B及び第2の調整領域CのTFT161をオフ領域で駆動、若しくは信号線と同電位を供給することが好ましい。

#### [0080]

また図8の各例に限定されず、それぞれ第1の実施形態で説明した機能を有するものであれば、第1の調整領域Bと第2の調整領域Cとは、必ずしも同一の構成である必要はない。

[0081]

(第3実施形態)

次に、第3の実施形態について説明する。

[0082]

第1の調整領域B及び第2の調整領域Cは、TFT161を有する構成とせず、オフセット調整用ライン165或いは制御線163と信号線105との間にできる寄生容量Cによってオフセット調整を行う構成であってもよい。

[0083]

すなわち、調整すべきオフセットは、信号線105とオフセット調整用ライン 165との寄生容量Cとオフセット調整用ライン165で振る電圧差Vとの積で 発生する電荷が、積分アンプ107のオフセットをどれだけ変更するかに依存す る。従って、寄生容量Cや電圧差Vを適切に調整することでも、オフセット調整 を行うことができる。寄生容量Cは、オフセット調整用ライン165或いは制御 線163の形状や本数によって調整することができる。

[0084]

図9、図10は、本実施形態における、オフセット調整用ライン165或いは信号線105の例を示している。図9(a)、一般的なオフセット調整用ライン165と信号線104とによって寄生容量Cが形成される例をしめしている。図9(b)、(c)は、制御線104と調整用ライン165との交差部において、いずれか一方を太くすることで寄生容量Cを制御する例を示している。

[0085]

図10(a)は、オフセット調整用ライン165の太さを調整(同図では、太くしている)して寄生容量Cを制御する例を示している。図10(b)は、オフセット調整用ライン165を複数本設けることで、寄生容量Cを制御する例を示している。

[0086]

なお、信号線105に寄生する容量が大きくなると、信号に載るノイズも増加 する傾向がある。従って、信号線105に寄生する容量は、出来る限り小さくす る構成であることが好ましい。 [0087]

この様に第1の調整領域B又は第2の調整領域Cにおいて、TFT、キャパシタ、光電変換素子を設けない構成によっても、オフセット調整を適切に実行することが可能である。

[0088]

(第4実施形態)

次に、第4の実施形態について説明する。一般に、オフセットのばらつき量は 水平方向で分布を持つ。従って、分布に応じた適切なオフセット補正の観点から 、オフセット調整用ライン165は、可能な限り分割することが望ましい。

[0089]

例えば、図17に示す従来のX線検出器10では、各垂直選択線306で発生するチャージインジェクションのばらつきを、垂直方向(すなわち、垂直選択線306が並んでいる方向。では、制御線363の電位を変えることで調整することが可能である。しかし、1本又は数本の制御線363は、水平方向(すなわち、信号線305が並んでいる方向。)の片側或いは両側から一定の電圧で駆動される。従って、水平方向のTFT301のチャージインジェクションのばらつきには、対応することができない。

[0090]

これに対し、本実施形態では、水平方向のばらつきに対応したオフセット調整 が可能な、分割されたオフセット調整用ライン165を有するX線検出器10に ついて説明する。

[0091]

図11は、分割されたオフセット調整用ライン165を説明するための図である。図11に示すように、例えば、TAB168毎にオフセット調整用ライン165を設ける。また、図示していないが、積分アンプ107毎にオフセット調整用ライン165を設ける構成であってもよい。各オフセット調整用ライン165は、例えば積分アンプ107側からの駆動によりオフセット制御される。このときのオフセット調整用ライン165は、既述の如く、TFT161を用いた画素構造を持っても良いし、TFT161だけをもつ構造であってもよい。また、信

号線105に対して寄生容量Cを持つだけの配線であってもよい。

[0092]

なお、この様にオフセット調整用ライン165を分割した場合、オフセット調整用電圧の供給方法は、例えば、図12(a)、(b)、(c)に示すようにいるいろな方法をとることができる。特に図12(c)では、パッド付近で寄生容量Cを持たせている。しかし、これに限定する趣旨ではなく、どのような形態であっても構わない。

[0093]

オフセット調整用ライン165への電位供給は、積分アンプ107毎、若しくはTAB168毎に異なる値で供給される。

[0094]

図13は、オフセット調整用ライン165を分割したX線検出器10にてX線検出を行った場合の、TAB168毎の積分アンプ107出力を示した図である。図13に示すように、本X線検出器10によれば、TAB168毎に異なる値のオフセット調整が可能である。従って、水平方向のばらつきに対応したオフセット調整を実行することができる。その結果、積分アンプ107のダイナミックレンジを、よりフレキシブルに、且つ十分に確保することができる。

[0095]

(第5実施形態)

次に、第5の実施形態について説明する。

[0096]

オフセット調整用ライン165は、例えば図2に示すような特定場所に設ける必要はない。すなわち、オフセット調整用ライン165は、全信号線105で同じオフセット量を与える構成であれば、その目的を果たすことができる。従って、例えば図14に示すように、斜め配線部167、制御線163とオフセット調整用ライン165との場所を入れ替えた等の構成であってもよい。また、電圧供給場所は、ゲートドライバA108のTAB168や積分アンプ107のTAB168から必ずしも供給する必要はない。例えば、図15に示すように、電圧供給用Pad170を設け、オフセット調整用ライン165に単独で電位を供給す

る構成であってもよい。

[0097]

(第6実施形態)

次に、第6の実施形態について説明する。本第6の実施形態は、各信号線に対してさらに複雑なオン/オフ駆動を可能にするものである。

[0098]

例えば第1の実施形態において、制御線163とオフセット調整用ライン165との二種類の信号線を設けたのは、駆動するタイミングが互いに異なるからである。さらに他のタイミング等で更にオフセットを補正する必要がある場合には、図16に示すように、当該制御線163とオフセット調整用ライン165と二種類の信号線以外にも、TFTアレイ内にN本、M種類の別の目的の制御線を設ける構成であってもよい。

[0099]

以上説明したように、第1乃至第6のいずれかの実施形態によれば、オフセット調整用ライン165を設け、これに積分回路119の出力がオフセット電圧を低減させる方向に移動するように、所定のタイミングで所定の電位を供給する。これにより、様々な要因で発生するオフセット電圧を実効的に低減させることができる。

[0100]

従って、読み出したい信号が小さく、積分回路119の容量を小さくした場合であっても、積分アンプ107に十分なダイナミックレンジを確保することができる。また、例えば、透視などの小信号を検出する場合に、積分回路119のダイナミックレンジを無駄にすることなく、信号を読み出すことができる。その結果、S/N比も向上させることができ、さらに、アレイ設計上従来の製造技術を用いることができるために、例えば新たな工程を加えることなく容易に製造することができる。

[0101]

以上、本発明を実施形態に基づき説明したが、本発明の思想の範疇において、 当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変形 例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解される。

[0102]

例えば、上記実施形態においては、積分回路119のダイナミックレンジが、オフセット電圧により上限値において飽和する場合の解決について説明した。しかしながら、本発明の技術的思想によれば、積分回路119のダイナミックレンジが、オフセット電圧により下限値において負の飽和(逆飽和)する場合においても、解決することができる(図4参照)。この場合には、積分回路119の出力を増加させ適切なダイナミックレンジが確保できるように、オフセット調整用ライン165に所定のタイミングで所定の電位を供給する。例えば、第1の実施形態においては、オフセット調整用ライン165に接続されたTFT161に対し、図3、図5に示すものと逆相になるようにゲート信号を供給すればよい。

[0103]

また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組合わせた効果が得られる。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果の少なくとも1つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。

[0104]

【発明の効果】

以上本発明によれば、信号読み出し用アンプに十分なダイナミックレンジを 確保できる放射線検出器、及び放射線装置を簡易な構造にて低コストで実現でき る。

[0105]

また、本発明によれば、信号読み出し用アンプにオフセット調整機能がなくても、オフセットのばらつきを適切に補正することができ、信号読み出し用アンプに十分なダイナミックレンジを確保できる放射線検出器、及び放射線診断装置を簡易な構造にて低コストで実現できる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、本発明の第1実施形態によるX線診断装置1の構成図である。

【図2】

図2は、X線検出器10の構成を説明するための図である。

【図3】

図3は、CDS処理を実施する場合の積分アンプ107の出力波形と、読出用 TFT101のゲート信号、制御線163に接続されたTFT161のゲート信 号、オフセット調整用ライン165に接続されたTFT161のゲート信号、積 分アンプ107のリセット信号の各タイミングチャートとを示している。

【図4】

図4は、オフセット調整用ライン165へのオフ電圧供給による、積分アンプ 107出力の負方向へのシフトを示した図である。

【図5】

図5は、CDS処理を実施しない場合の積分アンプ107の出力波形と、読出 用TFT101のゲート信号、制御線163に接続されたTFT161のゲート 信号、オフセット調整用ライン165に接続されたTFT161のゲート信号、 積分アンプ107のリセット信号の各タイミングチャートとを示している。

【図6】

図6(a)、(b)は、従来のX線検出器における積分アンプ307の出力波形と、読出用TFT301のゲート信号、制御線163に接続されたTFT161のゲート信号、オフセット調整用ライン165に接続されたTFT161のゲート信号、積分アンプ107のリセット信号の各タイミングチャートとを示している。

【図7】

図7は、従来のX線検出器における制御線363への電圧供給形態を説明する ための図である。

【図8】

図8は、第1の調整領域及びB第2の調整領域Cの幾つかの変形例を示した図

である。

【図9】

図9は、オフセット調整用ライン165或いは信号線105の変形例を示している。

【図10】

図10は、オフセット調整用ライン165或いは信号線105の変形例を示し - ている。

【図11】

図11は、分割されたオフセット調整用ライン165を説明するための図である。

【図12】

図12は、オフセット調整用ライン165を分割した場合のオフセット調整用 電圧の供給方法を説明するための図である。

【図13】

図13は、オフセット調整用ライン165を分割したX線検出器10にてX線 検出を行った場合の、TAB168毎の積分アンプ107出力を示した図である

【図14】

図14は、斜め配線部167、制御線163の位置とオフセット調整用ライン 165の位置とを入れ替えたX線検出器10を示した図である。

【図15】

図15は、電圧供給用Pad170を設け、オフセット調整用ライン165に 単独で電位を供給する方法を説明するための図である。

【図16】

図16は、制御線163とオフセット調整用ライン165と二種類の信号線以外にも、TFTアレイ内にN本、M種類の別の目的の制御線を設けたX線検出器を示した図である。

【図17】

図17は、従来の放射線検出器の構成を示した図である。

### 【符号の説明】

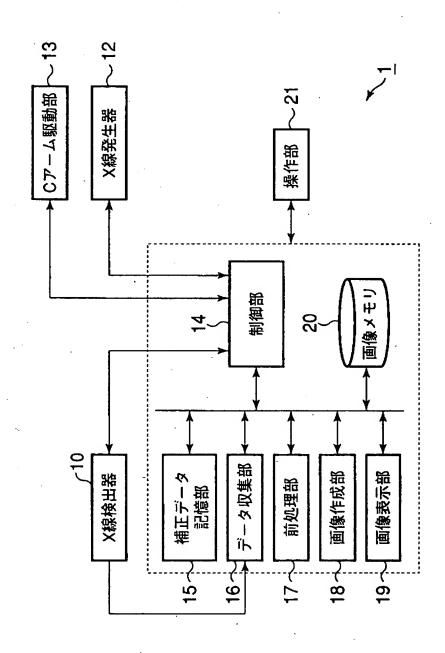
- 1 ··· X線診断装置
- 10 ··· X線検出器
- 12…X線発生部
- 13…Cアーム駆動部
- 1 4 …制御部
- 15…補正データ記憶部
- 16…データ収集部
- 17…前処理部
- 18…画像表示部
- 19…画像表示部
- 20…画像メモリ
- 20…積分アンプ
- 2 1 …操作部
- 100…画素
- 101…読出用TFT
- 102…光電変換素子
- 103…キャパシタ
- 105…信号線
- 106…垂直選択線
- 107…積分アンプ
- 109…ダミー画素
- 119…積分回路
- 120…マルチプレクサ
- 122…A/Dコンバータ
- 132…タイミングコントローラ
- 134…ゲート電圧制御部
- 136…ゲート電圧源
- 161…調整用TFT

- 162…キャパシタ
- 163…制御線
- 165…オフセット調整用ライン
- 166…リセット用制御線
- 167…斜め配線部
- 1 6 8 ··· T A B
- 169…Pad部

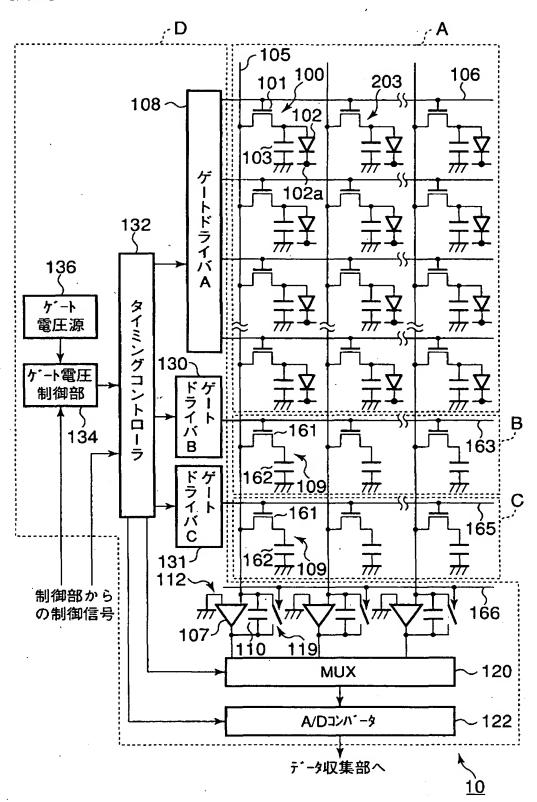
【書類名】

図面

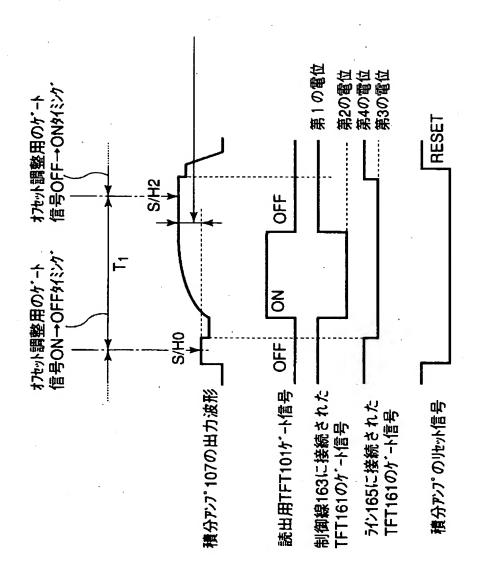
【図1】



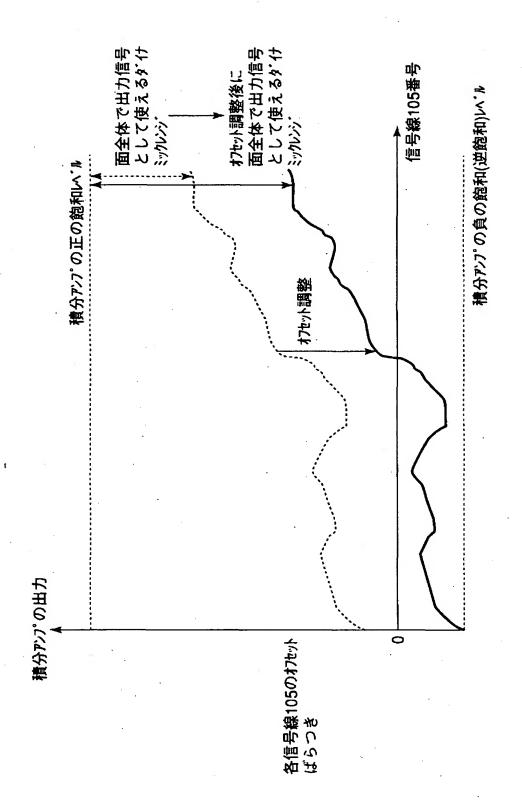
【図2】



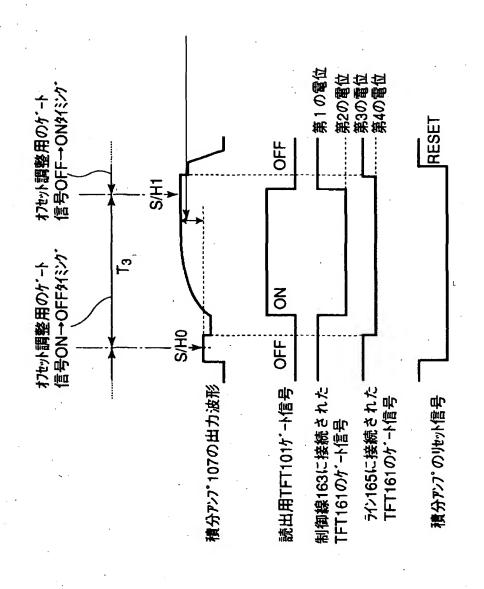
【図3】



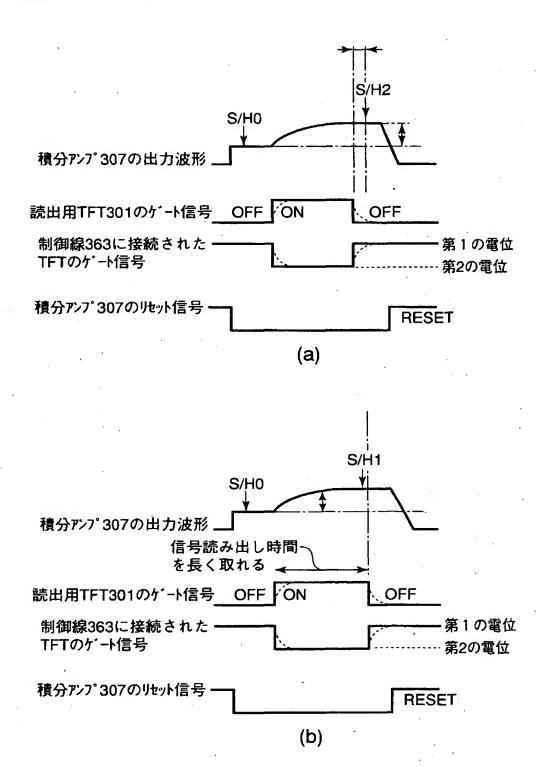
【図4】

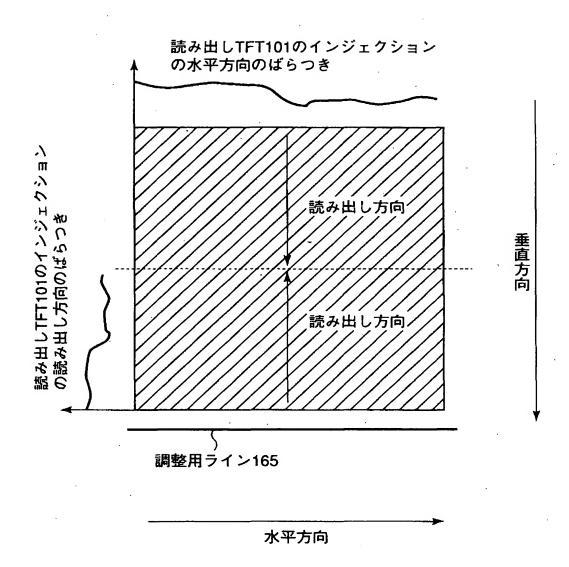


【図5】

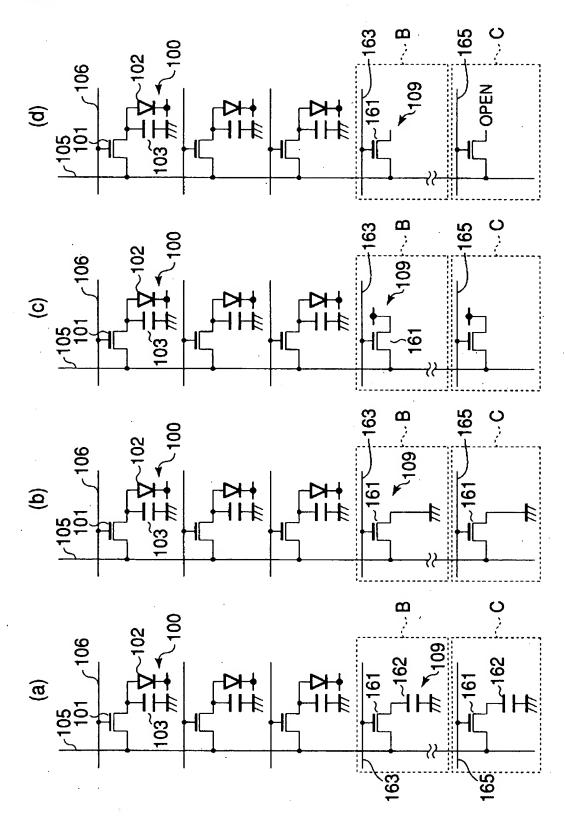


## 【図6】

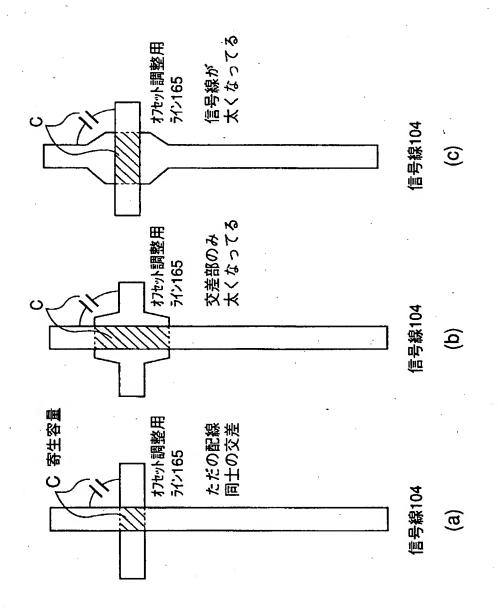




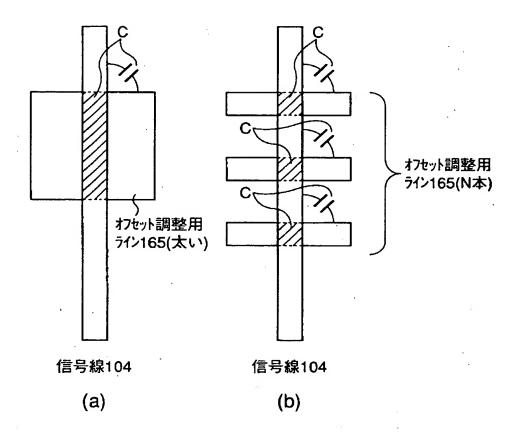
【図8】



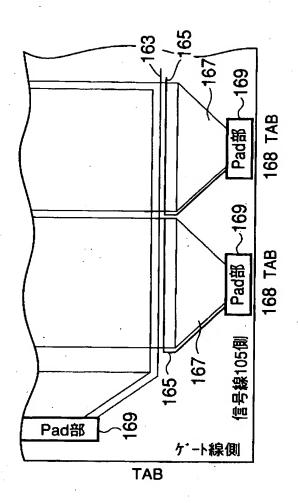
【図9】



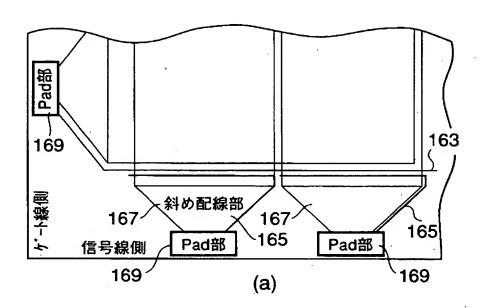
【図10】

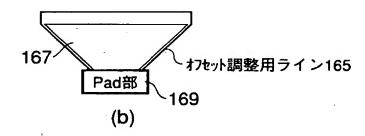


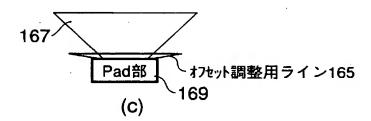
【図11】



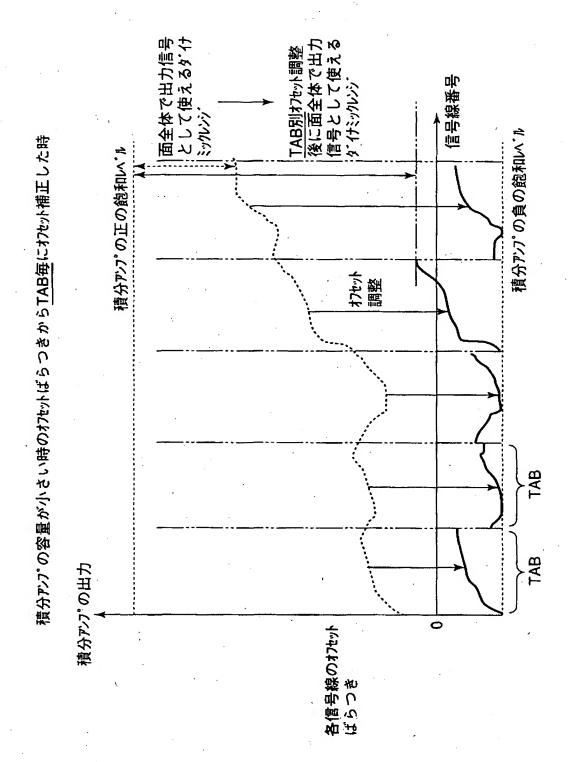
【図12】



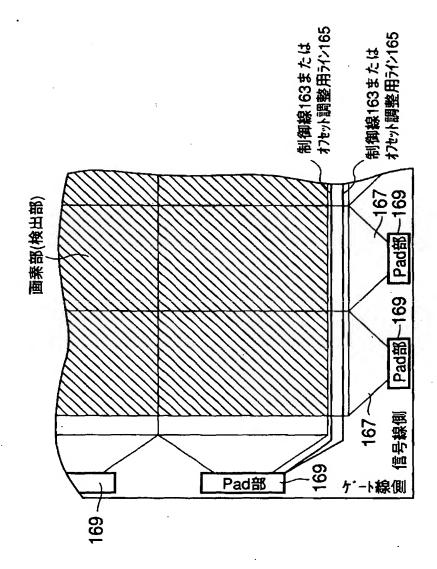




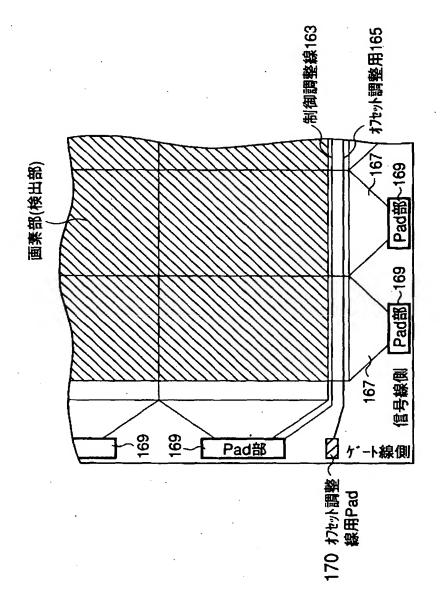
【図13】



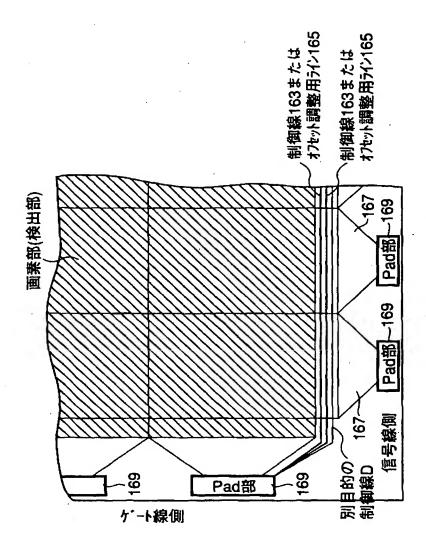
【図14】



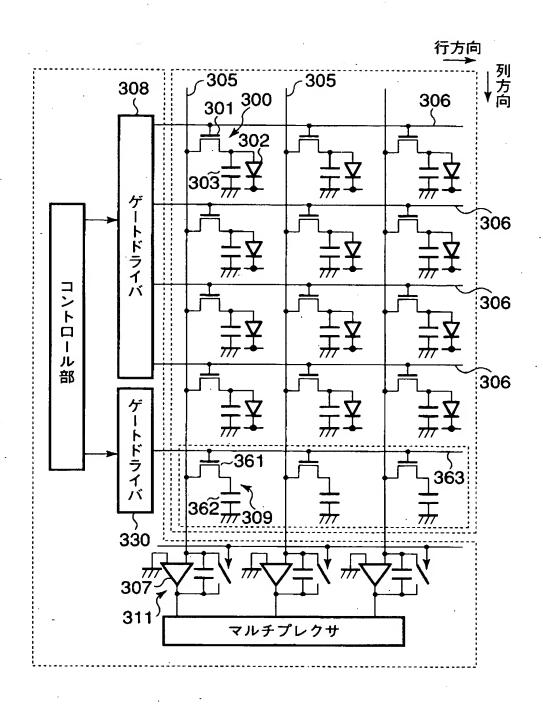
【図15】



【図16】



【図17】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 高速で電荷を読み出す場合であっても、信号読み出し用アンプに十分なダイナミックレンジを確保できる放射線検出器、及び放射線装置を簡易な構造にて低コストで提供すること。

【解決手段】 所定の行の画素100から信号を読み出す場合、まず、ゲートドライバC131によるオフセット調整用ライン165への第3の電位の供給により、調整用TFT161をオフとして、オフセット分だけ積分アンプ107の出力を負方向にシフトする。続いて、所定行についての垂直選択線106にオン電圧を印加し、これと略同一のタイミングで制御線163に第2の電位を供給して、選択線106及び制御線163が信号線105と形成する容量によって発生するオフセットを相殺する。その後、略同一タイミングで選択線106にオフ電圧を、制御線163に第1の電位を与え、その後オフセット調整用ライン165への第4の電位を供給して読み出し処理を行う放射線検出器である。

【選択図】 図1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日

2001年 7月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名

株式会社東芝